

### 铜表面化学气相沉积石墨烯的研究进展：生长行为与控制制备

马来鹏<sup>①\*</sup>, 任文才<sup>①\*</sup>, 董再励<sup>②</sup>, 刘连庆<sup>②</sup>, 成会明<sup>①</sup>

① 中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室, 沈阳 110016;

② 中国科学院沈阳自动化研究所, 机器人学国家重点实验室, 沈阳 110016

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章 \(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org